EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59208756

PUBLICATION DATE

27-11-84

APPLICATION DATE

12-05-83

APPLICATION NUMBER

58083188

APPLICANT:

SONY CORP;

INVENTOR: KAJIYAMA YUJI;

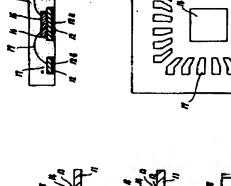
INT.CL.

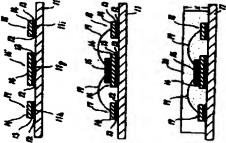
H01L 23/12 H01L 21/56 H01L 23/48

TITLE

MANUFACTURE OF

SEMICONDUCTOR DEVICE PACKAGE





ABSTRACT: PURPOSE: To obtain a semiconductor device package which is excellent in heat radiation and suitable for automated manufacturing by a method wherein the semiconductor device is mounted on a substrate and, after being connected to external electrodes, enclosed integrally with resin and the substrate is selectively removed by etching.

> CONSTITUTION: Au plating 12 of 1 µm thickness, Ni plating 13 of 1 µm thickness and Au plating 14 of 3 µm are laminated on an Fe substrate 11 of 35 µm thickness. A semiconducor chip 15 is mounted 16 on a portion 11g and connected 19 to external electrodes 17, 18 on the portions 11h, 11i. The transfer-molding with epoxy resin 20 is carried out so as to make thickness t=1mm. The Fe substrate is removed by etching with FeCl₃ solution from the back surface 11a to complete a leadless type package 21. Bottom surfaces of the Au layers are used as external electrodes 12b, 12c and the heat radiation surface 12a. In other to mount the package 21 on a printed circuit board, only the external electrodes 12b, 12c are directly soldered to a conductor pattern on the substrate. With this constitution, a package of excellent heat radiation can be manufactured automatically by an easy and simple method.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59-208756

①Int. Cl.³ H 01 L 23/12 21/56 23/48 庁内整理番号 7357-5F

7738-5F 7357-5F ❸公開 昭和59年(1984)11月27日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

毎半導体装置のパッケージの製造方法

②特

图58-83188

②出

爾358(1983)5月12日

炒発 明 者 秋山克彦

東京都品川区北品川6丁目7番

識別記号

35号ソニー株式会社内

仍発明 者小野鉄雄

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

70発 明 者 梶山雄次

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

の出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

個代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

HA 140 SE

1. 発明の名称

半導体装置のパッケージの製造方法

2. 特許請求の範囲

選択エッチング可能な材料から成る基板上に半 源体装置を戦配し、接続用ワイヤを上記半導体装 能に接続すると共にこの接続用ワイヤの外部電極 で上記基板の外部電極接続部位に接続し、次い で上記基板上において上記半導体装置及び上記接 説用ワイヤを一体に樹脂モールドし、しかる後上 記基板をエッチング除去することを特徴とする半 事体装置のパッケージの製造方法。

5. 発明の詳細な説明

煎菜上の利用分野

本発明は、半導体装置のパッケージの製造方法に関する。

背景技術とその問題点

従来、プリント 塩板上の突装密度の高いパッケージとして、チップキャリアタイプのパッケージ が知られてい る。このパッケージはリードレス タイプのパッケージで、パッケージの裏面に引き 出されているハンダ付け可能な電極をプリント基 板の導体パタンに直接ハンダ付けして接続するこ とにより実装を行うものである。

このような従来のブラスチックタイプのチップ キャリアタイプパッケージの構造を第1図に示す。 このパッケージ(1)は、網箔製の電極(2)が予め形成 されているブリント基板(3)上に半導体装置を構成 するチップ(4)を報復し、ワイヤボンデイング法により上記チップ(4)と上記電徳(2)の一端とを Auの細級から成るワイヤ(5)で接続した後、上方より液状のエボキシ樹脂を商下させて使化成形することによつて作る。

てのパンケージ(1)において、チップ(4)は樹脂層(6)とブリント 遊板(3)とによつて囲まれている。 これらの樹脂層(6)及びブリント 遊板(3)の 熟抵抗は共に大きいので、その動作時においてチップ(4)で発生する熱をパッケージ(1)の外部に効果的に広放したが悪いという欠点を有している。 また上の 酸状のエポキン樹脂を適下する 駅に、 酸性の の 酸状のエポキン樹脂を 適下する ことが難しく、 このために パッケージ(1)はパッケージの 製造の自動化に巡していないという欠点を有している。

一方、上述のチンプキャリアタイプパンケージ とは異なるパッケージにテープキャリアタイプパ ッケージがある。このタイプのパッケージは従来 のチップキャリアタイプパッケージよりもさらに

ることができる。なお上記外部電極部は上記接続 用ワイヤ自体が染ねていてもよいし、上記接続用 ワイヤとは別に致けられかつ上記接機用ワイヤが 接続されているものでもよい。

災施例

以下本語明に係る半級体装置のパッケージの製造方法の実務例にづき図面を参照しながら説明する。

第2A図~第2D図は本発明の第1獎施例による半導体装置のバッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第2A間から工程原に 説明する。

まず第2A図において、厚さ35(μ)の Fe 製の岩板(1)の上に、厚さ1(μ)の Au 層(2)、 具さ 1(μ)の Ni 温(1)及び厚さ3(μ)の Au 層(4)を照 次メッキして、半済体整體を構成するチップ(5)の 収置部(6)及び外部関核部(1)(8)のそれぞれを上配菇 板(1)の所定のチップ載機部位(11g) 及び外部監弦 セス・10 11 11 11 11 11 11 11 00 それぞれに設ける。第2 小形化できるという利点を有するが、テップが倒脂層によつて完全に覆われているため熱放散性が良好でないこと、テープを用いているために特殊な装置が必要である等の欠点を有している。 発明の目的

本発明は、上述の問題にかんがみ、 熱放 散性が 食好でかつ信頼性の高い半導体装置のパッケージ の製造方法を提供することを目的とする。 発明の概要

3 図に示す。次に第2 B 図において、上記チップ 戦 図部(旧にチップ に)を 戦 置した後、ワイヤ ポンデイン ク法によつてこのチップ (1) と上記外部 電極部 続する。次に第2 C 図において、第2 B 図の基板 (1) の上に設けられた上記外部 電極部 (1) 128、チップ 105 及びワイヤ (1)を一体とするために、公知のトランスファ・モールド法(シールド法)を用いて、エポャンから成る 樹脂モールド 層師を上記 芸板 (1) 上に形成する。なお本実施例においては、上記樹脂モールド層 200の厚さ t を 1 (***) とした。

次に前2C図において、 Fe のみを選択的にエッチングするが樹脂モールド層四及び Au 層 12 はエッチングしないエッチング液、例えば塩化第二鉄(FeC&。)溶液を用いて、 基板 11 の 亜面(11 a) 徳からスプレーエッチングすることにより、 上記 治板 11 を除去して、 第2D図に示すリードレスタ イブのパッケージ 21 を完成させる。 上記エッチン

特開昭59-208756(3)

上述のようにして完成されたパッケージのをプリント 据板上に実装する場合には、第2D図に示す上紀外部電極面 (12b) (12c) をブリント 芸板上の評体パタンに直接ハンダ付けして接続すればよい。

上述の第 1 実施例の熱放散面 (12a) は、その動作時においてチップ (13 から発生する熱の放散面となつている。金属の熱伝導度は非常に高いので、チップ (13 から発生する熱は金属製のチップ 戦世部 (13 を外方に向かつて迅速に流れて、熱放散面 (12 a) から放散されることによつて効果的に致去される。しかし、より効果のでチップ (13 の発生熱を除去するためには、放散面 (12 a) に押し当てて空帝により熱を放散させるのが好ましい。

上述の第1実施例のパッケージのは第2A図〜 第2D図に示すような簡単な工程によつて作ると

完成させることができる。このように上記のエッナングによつてチップ教散部領及び外部電極部のの下部に上記アンダーカット部 (11a) ~ (11f) が形成されるので、これらの部分に樹脂が高いで、これらの部分に樹脂が高いで、これらの光が成される。 従れるので、20f) によつて下型では、上記チップないで、上記チップないで、上記チップないで、上記ケップないで、上記ケップないで、は、カールトをは、カールトをは、カールトをは、カールトをは、カールトをは、カールトをは、カールトをは、カールトをは、カールトをは、カールトをは、カールトをは、カールトがは、カールーので、これらのチップ教室部のは、クールので、これらのチップ教室部のは、クールトがは、カールトがは、カールトがは、カールトがは、カールトがは、カールーので、これらのチップ教室部のは、クールトがは、カールーのチャップ教室部のは、クールトがは、カールーののチップ教室部のは、クールーので、これらのチップ教室部のは、カールーので、これらのチップ教室部のは、カールーので、これらのチップ教室部のは、カール・カールーののチャップ教室部では、カールーので、となり、カールーので、これらのチャップ教室部では、カール・カールーので、カールーのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カーのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カールのでは、カーのでは、カーのでは、カールのでは、カールのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーの

第5 A 四~第5 C 図は本発明の第2 実施例による半導体基階のパッケージの製造方法を説明するための工程図である。以下第5 A 図から工程版に 説明する。

まず旅5A図において、厚さ35(a)の Cu

なお上述の第1実施例において、第2A図に示す場合と同様にテップ戦量部はB及び外部包種部のBを設けた後に、基板(D)の上面を既述の FeCes 格 後を用いて僅かにエッテングすることにより、 第4A図に示すようにテップ戦量部のBび外部電極部の下部の基板(D)にアンダーカット部(11a)~(111)を形成し、次に第2B図~第2D図と間様な方法によつで第4B図に示すパッケーツのを

製の基板(1)の上面に公知のフォトレジストを適布 した後に所定のパターンニングを行う。次いで Cu のみを選択的にエッチングするエッチング液、例 えば既述の FeCℓ。 溶液を用いて上配基板(II)の表面 を催かにエッチングすることによつて、上記載板 (I)の表面にテップ製置部位 (11g)及び外部電視接 統部位 (11h) (11i) をそれぞれ形成する。上紀フ オトレジストを除去した後に第5B図において、 ポ1実施例と同様に、上記チップ敷體部位 (11g) にハンダ居凶を介してチップ四を敬重した後、ヮ イャポンデイング法によつてこのチップQSと上記 外部電板装読部位 (11 h) (11 i) とをそれぞれ Ag の 訓練から成るワイヤ(19)で接続する。なお本実施例 においては、後述の理由により、第1実施例で用 いたワイヤよりも径の大きいワイヤを用いた。次 に第1実施例と同様に樹脂モールド層のを上記基 板(11)上に形成する。次に上記基板(11)を第1実施例 と间様な方法でエッチング除去してパッケージ24 を完成させる。上記エッチングにより離出された ワイヤ(19)の端部が外部電極部(17)場となり、またハ

ンダ游災の下面が熱放散面(23a)となる。

上述のようにして完成されたパッケージのをブリント生版上に実践する場合には、第1 実施例と 同様に、第5 C 図に示す上記外部電極部の場をブリント 店板上の海体パタンに直接ハンダ付けして 接続すればよい。 このことから明らかなように、本実施例においてはワイヤ目の端部をそのます外 が 単極部の 調として用いるために、ワイヤ目の 経 を 氏述のように大きくするのが好ましい。 なお 熱 放 敬 而 (23a) の 機能は 第1 実施例と 同様である。

脂を用いることも可能である。この場合には既述 のエッチンク核としては、ヒドラジンとエチレン ジアミンとの核合核を用いればよい。

発明の効果

本発明に係る半導体装置のパッケージの製造方法によれば、その動作時において半導体装置から 発生する熱の放放性が良好でありかつ信頼性が高い小形のパッケージを、極めて簡便かつ安価な方、 なによつて自動的に製造することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は従来のブラステンクタイプのチンプキャリアタイプパッケーシの構造を示す断面図、第2A四~第2D回は本発明の第1実施例による半導体装置のパッケーシの製造方法を説明するための工機図、第3回は上紀第2A図に示す工程終了後の基板の平面図、第4A図及び第4B図は上記消1実施例の変形例を示す上記第2A図~第2D図と同様な図、第5A図~第5C図は本発明の第2~100回でよる半導体装置のパッケーシの製造方

を用いることにより、Au 等の貴金属を用いる 必要がなくなるという利点がある。

上述の第1実施例及び第2実施例においては、1個のチップをサップを登録してこれを樹脂モールドする場ではなかれるサップを観がない。 本のチップ酸性がないないのチップを観がない。 ないのチップを観がない。 ないのチップをではない。 ないのチャップをではない。 ないのチャップをではない。 ないのチャップをでは、 できるという利点がある。 ないケージを作ることができるという利点がある。

上述の第1 実施例の基板の材料は選択エッテンクが可能であれば Cu 等の他の金属であつてもよく、また第2 実施例の基板の材料も Fe 等の他の金属であつてもよい。第1 実施例においてはさらに金属以外の材料、例えばポリイミドアミド系樹

なお凶面に用いた符号において、

(1)(2)(22)(20・・・・・・・・・・パッケージ (4)(1) チップ

(5)(39 ワイヤ

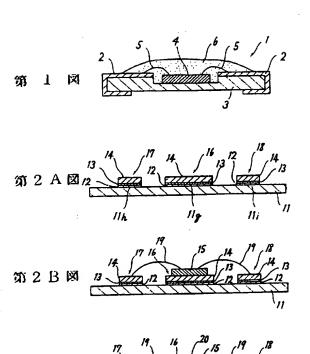
(1701.6) -----------外部電框形

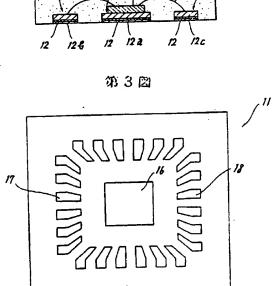
20 樹脂モールド層

である。

代理人土腥 版 ,常包芳男 。 杉湖俊贊

特開唱59-208756(5)





第2D図

